## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-62297

(43)公開日 平成7年(1995)3月7日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 9 D C 0 9 K	5/00 5/08	識別記号 PMV PPG PPZ 112 F 104	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
	0,10	101		審查請求	未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)
(21)出願番号		特願平5-234246 平成5年(1993)8月26日		(71)出顧人	000110077 東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会 社 東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号
				(72)発明者	小林 秀樹 千葉県市原市千種海岸2番2 東レ・ダウ コーニング・シリコーン株式会社研究開発 本部内

## (54) 【発明の名称】 表面処理組成物

## (57)【要約】

【目的】 基材表面で速やかに硬化して、基材表面に優れた揺水性、揺油性および防汚性を有する被膜を形成することができる表面処理組成物を提供する。

【構成】 (A)一般式:

【化1】

$$R^{1}_{(3-a)}$$
 $C_{\bullet}F_{(2n+1)} - R^{2} - S_{i}H_{a}$ 

(式中、 $R^1$ はアルケニル基を除く一価炭化水素基であり、 $R^2$ は二価有機基であり、aは2または3であり、mは $4\sim1$ 2の整数である。)で表される含フッ素有機ケイ素化合物またはその部分加水分解縮合物および触媒量の(B)縮合反応用触媒からなる表面処理組成物。

2/25/05, EAST Version: 2.0.1.4

10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)一般式:

【化1】

$$R^{1}_{(3-a)}$$
 $C_{n}F_{(2n+1)} - R^{2} - S_{i}H_{n}$ 

(式中、R1はアルケニル基を除く一価炭化水素基であ り、R<sup>2</sup>は二価有機基であり、aは2または3であり、 mは4~12の整数である。)で表される含フッ素有機 ケイ素化合物またはその部分加水分解縮合物および触媒 量の(B)縮合反応用触媒からなる表面処理組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は表面処理組成物に関し、 詳しくは、基材表面で速やかに硬化して、基材表面に優 れた飛水性、廃油性および防汚性を有する被膜を形成す ることができる表面処理組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】含フッ素有機ケイ素化合物を主剤とする 表面処理組成物により、基材表面に発水性、挽油性およ び防汚性を付与することは既に周知の技術である。この ような表面処理組成物としては、例えば、パーフルオロ アルキル基含有シランもしくはその部分加水分解縮合物 とシラン化合物からなる表面処理組成物(特開昭58-172245号公報参照)、含フッ素有機ケイ素化合物 またはその部分加水分解縮合物と有機過酸化物からなる 表面処理組成物(特開平2-55781号公報参照)、 成物 (特開平2-138286号公報、特開平2-31 1485公報および特開平3-77892号公報参照) が提案されている。

【0003】しかし、特開昭58-172245号によ り提案された表面処理組成物は、ケイ素原子結合アルコ キシ基のみの加水分解縮合反応により硬化するため、基 材表面での硬化性が劣り、また基材表面に形成された被 膜の揺水性、揺油性および防汚性が劣っているという問 題があった。また、特開平2-55781号により提案 耐久力が劣っているという問題があった。さらに、特開 平2-138286号、特開平2-311485号およ び特開平3-77892号により提案された表面処理組 成物は、基材表面を処理する際にハロゲン化水素を副生 成するため、その適用分野が限定されるという問題があ った。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明者は、上記問題 を解決するため鋭意検討した結果、本発明に到達した。

やかに硬化して、基材表面に優れた飛水性、廃油性およ び防汚性を有する被膜を形成することができる表面処理 組成物を提供することにある。

2

[0006]

【課題を解決するための手段およびその作用】本発明 は、(A)一般式:

【化2】

$$R^{1}_{(3-a)}$$
 $C_{\bullet}F_{(2\bullet+1)}-R^{2}-S_{i}H_{a}$ 

(式中、R1はアルケニル基を除く一価炭化水素基であ り、R<sup>2</sup>は二価有機基であり、aは2または3であり、 mは4~12の整数である。) で表される含フッ素有機 ケイ素化合物またはその部分加水分解縮合物および触媒 量の(B)縮合反応用触媒からなる表面処理組成物に関す

【0007】本発明の表面処理組成物について詳細に説 20 明する。

【0008】(A)含フッ素有機ケイ素化合物は本組成物 の主剤であり、一般式:

【化3】

$$R^{1}_{(3-a)}$$
 $C_{n}F_{(2n+1)}-R^{2}-S_{i}H_{a}$ 

で表される。上式中、R1はアルケニル基を除く一価炭 パーフルオロアルキル基含有シランからなる表面処理組 30 化水素基であり、具体的には、メチル基, エチル基, プ ロピル基、ブチル基、ペンチル基等のアルキル基;フェ ニル基, トリル基, キシリル基等のアリール基; ベンジ ル基、フェネチル基等のアラルキル基が例示され、好ま しくはメチル基、フェニル基である。また、上式中、R 2は二価有機基であり、具体的には、エチレン基、メチ ルメチレン基、プロピレン基、ブチレン基等のアルキレ ン基; メチレンオキシエチレン基, メチレンオキシプロ ピレン基、エチレンオキシプロピレン基等のアルキレン オキシアルキレン基;フェニレンエチレン基,フェニレ された表面処理組成物は、基材表面の形成された被膜の 40 ンプロピレン基,フェニレンブチレン基等のアリーレン アルキレン基:フェニレンオキシエチレン基、フェニレ ンオキシプロピレン基等のアリーレンオキシアルキレン 基が例示され、好ましくはエチレン基およびプロピレン 基である。

【0009】また、上式中、aは2または3であり、a が2のとき、(A)成分は含フッ素有機基を含有するジハ イドロジェンシランであり、aが3のとき、(A)成分は 含フッ素有機基を含有するトリハイドロジェンシランで ある。また、上式中、mは4~12の整数であり、好ま 【0005】すなわち、本発明の目的は、基材表面で速 50 しくは4、6、8、12である。これは、mが4未満で

ある含フッ素有機ケイ素化合物は、表面張力、耐薬品 に比べて劣るためであり、またmが12をこえる含フッ 素有機ケイ素化合物は、その取扱が困難となり、またそ の用途が限定されるためである。

【0010】また、(A)成分中の含フッ素有機基にお いて、一般式:

Ca F (2a+1) -

で表されるパーフルオロアルキル基の形状は特に限定さ 状であり、好ましくは直鎖状である。

【0011】このような(A)成分の含フッ素有機ケイ素 化合物として具体的には、下式で表される含フッ素有機 ケイ素化合物が例示される。

C4 F9 C2 H4 S i H3

C6 F13 C3 H6 S i H3

C8 F17 C2 H4 S i H3

C4 F9 C2 H4 Si (CH3) H2

C6 F13 C2 H4 Si (CH3) H2

C8F17C2H4Si (CH3)H2

C4F9CH2OC2H4SiH3

C6 F13 C H2 O C3 H6 S i H3

C8 F17 C2 H4 OC2 H4 S i H3

C<sub>4</sub> F<sub>9</sub> C H<sub>2</sub> O C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> S i (C H<sub>3</sub>) H<sub>2</sub>

C6 F13 CH2 OC2 H4 Si (CH3) H2

C8F17CH2OC2H4Si (CH3)H2

【0012】(A)成分の形態は特に限定されず、例え ば、室温で液状またはワック状である。(A)成分は、そ の取扱いが容易である一方、分子中に少なくとも2個の 常に大きいという特徴を有する。また、(A)成分は、反 応性が大きいため、(A)成分中のケイ素原子結合水素原 子の一部が加水分解反応および縮合反応したものも、本 発明の目的を損なわない限り使用することができる。

【0013】このような(A)成分の製造方法は特に限定 されず、例えば、(A)成分は、トリクロロシラン、トリ ブロモシラン, メチルジクロロシラン, エチルジクロロ シラン、プロピルジクロロシラン、フェニルジクロロシ ラン、メチルジブロモシラン、エチルジブロモシラン、 プロピルジブロモシラン,フェニルジブロモシラン等の 40 有機ケイ素化合物と式:

 $C_4 F_9 C H = C H_2$ 

 $C_6 F_{13} C H_2 C H = C H_2$ 

 $C_8 F_{17} C H = C H_2$ 

 $C_4 F_9 C H = C H_2$ 

 $C_6 F_{13} C H = C H_2$ 

 $C_4 F_9 C H_2 O C H = C H_2$ 

 $C_6 F_{13} C H_2 O C H_2 C H = C H_2$ 

 $C_8 F_{17} C_2 H_4 OCH = CH_2$ 

 $C_6 F_{13} C H_2 O C H = C H_2$ 

等で表される含フッ素有機化合物を、塩化白金酸,塩化 白金酸のアルコール溶液、白金のオレフィン錯体、白金 のアルケニルシロキサン錯体等の白金系触媒の存在下で 付加反応させて、次いでこの付加反応生成物を、水素化 リチウムアルミニウム、水素化ナトリウムアルミニウ ム、水素化リチウム、A1(BH4)3、ジヒドロービス (メトキシエトキシ) アルミン酸ナトリウム等の還元剤 により還元することにより調製することができる。

【 0 0 1 4 】 (B)縮合反応用触媒は本組成物の硬化を促 れず、例えば、直鎖状、分岐状、一部分岐を有する直鎖 10 進するための触媒であり、また基材表面に対する被膜の 接着性を向上させるための成分であり、一般に縮合反応 用触媒として公知の化合物を使用することができる。 (B)成分として具体的には、テトラーn-ブチルーチタ

> ネート等のテトラアルキルチタネート、ジアルキルチタ ネートの錯塩、オルガノシロキシチタネート、ジブチル 錫アセテート、ジブチル錫ラウレート、ジブチル錫ジオ クトエート,オクトエ酸第1錫,ナフテン酸第1錫,オ レイン酸第1錫、イソ酪酸第1錫、リノール酸第1錫、 ステアリン酸第1錫、ベンゾール酸第1錫、ナフトエ酸 20 第1錫, ラウリン酸第1錫, O-チム酸第1錫, β-ベ ンゾイルプロピオン酸第1錫, クロトン酸第1錫, トロ バ酸第1錫、P-ブロモ安息香酸第1錫、パルミトオレ イン酸第1錫、桂皮酸第1錫、及びフェニル酢酸の第1

【0015】本発明の組成物において、(B)成分の配合 量は触媒量であり、特に限定されないが、特に、(A)成 分100重量部に対して、0.01~20重量部の範囲 であることが好ましい。これは、(B)成分の配合量が、 ケイ素原子結合水素原子を有するため、その反応性が非 30 (A)成分100重量部に対して0.01重量部未満であ ると、組成物の硬化性が徐々に低下するためであり、ま たこれが20重量部をこえると被膜の強度が徐々に低下 するようになるためである。

錫塩等のカルボン酸の錫塩およびこれらカルボン酸の鉄

塩、マンガン塩もしくはコバルト塩が例示される。

【0016】本発明の組成物は(A)成分および(B)成分 を均一に配合することにより調製することができる。ま た、本発明の組成物を使用するにあたり、これを有機溶 液型または水性エマルジョン型として用いることができ る。本発明の組成物を有機溶液型として用いるために は、任意の成分として、ジメチルエーテル、ジエチルエ ーテル, テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒:メチ ルエチルケトン、メチルイソプチルケトン等のケトン系 溶媒; ヘキサン, ヘプタン等の脂肪族炭化水素系溶媒; トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒等の有機 溶剤を配合することができる。また、本発明の組成物を 水性エマルジョン型として用いるためには、任意の成分 として、水の他に各種の界面活性剤を配合することがで きる。

【0017】本発明の組成物を適用することができる基 材は特に限定されず、例えば、シリカ微粉末、酸化チタ 50 ン粉末,酸化アルミニウム粉末,酸化鉄,酸化亜鉛,炭 5

酸カルシウム、炭酸ジルコニウム、炭酸亜鉛等の無機質粉末;ポリエステル樹脂粉末、ポリカーボネート樹脂粉末、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂粉末、メタクリル樹脂粉末、ナイロン樹脂粉末、フッ素樹脂粉末、シリコーン樹脂粉末等の有機樹脂粉末;ソーダガラス、熱線反射ガラス、自動車用ガラス、船舶用ガラス、航空機用ガラス等のガラス板;銅、鉄、ステンレススチール、アルミニウム、亜鉛等の金属板;上質紙、藁半紙等の紙;ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂フィルム、布、ラミッ10ク、プラスチック、紙、天然繊維、合成繊維、繊維、布が挙げられる。

【0018】また、本発明の組成物を用いて基材表面を処理する方法は特に限定されず、例えば、ディップ、スプレー塗布、刷毛塗りが挙げられ、この組成物を基材表面に均一に塗布後は、用いた有機溶媒もしくは水を常温もしくは加熱下で除去し、次いで、常温もしくは加熱下でこの組成物を硬化させることにより、基材表面に挽水性、焼油性および防汚性を有する被膜を形成することができる。基材表面に被膜を形成する条件は特に限定され 20ず、例えば、50~150℃の加熱温度で、20秒~3時間加熱することが好ましい。

【0019】このようにして得られた被膜は、その表面 張力が低く、優れた挠水性、撓油性および防汚性を有す る。また、本発明の組成物は、これにより天然繊維や合 成繊維を処理した場合には、撓水性、撓油性および防汚 性の持続性が優れ、かつ処理された繊維は柔軟性が優れ るという特徴を有する。

[0020]

【実施例】本発明の表面処理組成物を実施例により詳細に説明する。接触角は、室温(22℃)において、協和界面化学株式会社製接触角計を用いて、液滴法により測定した。被膜上の5箇所の接触角の平均をこの被膜の接触角として求めた。

[0021]

【実施例1】

式:

C8 F17 C2 H4 S i H3

で表される2-(パーフルオロオクチル)エチルシラン よび防汚性をす 10g、ジブチル錫ジアセテート0.02gおよびトル 40 特徴を有する。 エン100gを均一に混合して本発明の表面処理組成物 6

を調製した。この組成物を平滑なガラス板上に均一に塗布し、これを室温で1時間風乾した。その後、これを150℃で1時間加熱して、ガラス板上に被膜を形成した。この被膜の接触角を測定した。その結果、水に対する接触角は120°であり、ヘキサデカンに対する接触角は70°であった。

【0022】この組成物に、ポリエステル加工糸100%用いた布地を10秒間浸せきした後、この布地のケイ素の付着量が0.4%になるように絞った後、室温で風乾した。その後、この布地を150℃で3分間加熱して、布地表面に被膜を形成した。この布地に水およびサラダ油を滴下したところ、これらのはじきが極めて良好であり、さらに布地の柔軟性も良好であることが確認された。

[0023]

【実施例2】

式:

C4 F9 C2 H4 S i H3

で表される2-(パーフルオロブチル)エチルシラン10g、ジブチル錫ジアセテート0.02gおよびへキサン100gを均一に混合して本発明の表面処理組成物を調製した。この組成物を平滑なガラス板上に均一に塗布し、これを室温で1時間風乾した。その後、これを150℃で1時間加熱して、ガラス板上に被膜を形成した。この被膜の接触角を実施例1と同様にして測定した。その結果、水に対する接触角は118°であり、ヘキサデカンに対する接触角は69°であった。

【0024】この組成物に、ポリエステル加工糸100%用いた布地を10秒間浸せきした後、この布地のケイ30素の付着量が0.4%になるように絞った後、室温で風乾した。その後、この布地を150℃で3分間加熱して、布地表面に被膜を形成した。この布地に水およびサラダ油を滴下したところ、これらのはじきが極めて良好であり、さらに布地の柔軟性も良好であることが確認された。

[0025]

【発明の効果】本発明の表面処理組成物は、基材表面で 速やかに硬化して、基材表面に優れた撹水性、撹油性お よび防汚性を有する被膜を形成することができるという 特徴を有する。